JP58108045 A PHOTOMAGNETIC RECORDER FUJI XEROX CO LTD

Abstract:

PURPOSE: To make the magnetization inversion with low laser power in the writing stage of information possible by so forming the thin film of a photomagnetic recording medium that the magnetic field for the purpose of magnetization inversion can be applied therefrom from a ferromagnetic thin film. CONSTITUTION: A photomagnetic recorder is formed of a ferromagnetic thin film 2 such as a Co-Cr sulfide film laminated on a substrate 1 such as glass, a heat insulating nonmagnetic thin film 3 such as SiO₂ film formed on the film 2, and a photomagnetic recording media 4 such as a Gd-

Fe-Co alloy film formed on the film 3, and is irradiated thereon with a laser beam 5 for recording and reproducing. The medium 4 may be a thin film of amorphous alloys of rare earth-transition metals such as Tb-Fe, Gd-Co and may be a vapor-depositd film of Mn-Bi. The thickness thereof is usually about 100W1,000□, and is sufficient if there is the min. thickness at which signals can be detected by a magnetic Kerr effect.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

Inventor(s):

NISHIMURA NOBUO SHIBATA YASUO SUMIYA KAZUHIKO

Application No. 56205297 JP56205297 JP, Filed 19811221, A1 Published 19830628

Original IPC(1-7): G11B01110 G11C01306

Patents Citing This One (8):

- → EP0217096 A2 19870408 International Business Machines Corporation Eraseable self biasing thermal magneto-optic medium
- → EP0217096 B1 19921202 International Business Machines Corporation Eraseable self biasing thermal magneto-optic medium
- → EP0227480 A2 19870701 SONY CORPORATION Magneto-optical recording
- → EP0227480 B1 19920819 SONY CORPORATION Magneto-optical recording
- → EP0298137 A1 19890111 KERDIX, INC.

Recording material and method for recording data on this recording material

- → EP0298137 B1 19930630 HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

 Method for recording data on recording material and such a recording material
- → US4955007 A 19900904 Sony Corporation
 Thermomagnetic recording method applying power modulated laser on a magnetically coupled double layer structure of perpendicular anisotropy film

→ US5237548 A 19930817 Hoechst Aktiengesellschaft Magneto-optic recording structure and method

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58-108045

⑤ Int. Cl.³
 G 11 B 11/10
 G 11 C 13/06

識別記号

庁内整理番号 7426-5D 7343-5B 砂公開 昭和58年(1983)6月28日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

匈光磁気記録装置

创特

顧 昭56-205297

②出 願 昭56(1981)12月21日

@発 明 者 西村伸郎

海老名市本郷2274富士ゼロツク

ス株式会社海老名工場内

70発 明 者 柴田恭夫

海老名市本郷2274富士ゼロツク ス株式会社海老名工場内

70発 明 者 住谷和彦

海老名市本郷2274富士ゼロツク

ス株式会社海老名工場内

⑪出 願 人 富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂3丁目3番5号

⑩代 理 人 弁理士 平木道人 外1名

明 鎮 春

1.発明の名称

尤曲気配無装置

2.特許請求の範囲

(1) 基板上に積層された強磁性存譲と、眩強磁性 存譲上に形成された光磁気配像能体存譲とから構 成され、眩光磁気配像媒体存譲は、眩強磁性存譲 から、磁化反転のための磁界を付与されることを 特徴とする光磁気配像装置。

(2) 基板上に接層された強磁性薄膜と、酸強磁性 薄膜上に形成された断熱性非磁性薄膜と、酸断熱 性非磁性薄膜上に形成された光磁気配像媒体薄膜 とから構成され、酸光磁気配像媒体薄膜は、酸強 磁性薄膜から、磁化反転のための磁界を付与され ることを特徴とする光磁気配像装置。

3.発明の幹線な製物

本殊明は、強磁性体あるいはフェリ磁性体から

なる記録媒体にレーザーピームを照射し、磁化反 転を窓起させるととによつて情報の記録を行ない、 また談記録媒体にレーザーピームを照射し、その 反射あるいは透過に伴なり、磁化方向による偏光 状態変化を検出して情報を再生する、いわゆる光 磁気記録技術に使用する光磁気記録装置に関する。

光磁気配条媒体としては、たとえば、希土類と 量移金属との合金からなるアモルフアス種直磁化 膜媒体を用いるものが公知である。

また、代表的な光磁気配像再生装置としては、 回転する円板状の記象媒体に、レーザーピームを 照射するものが知られている。

この装置は、記録時には、記録情報に従つて変調されたレーザーピームを用いて、媒体の磁化状態を制御し、再生時には、速続ピームを用いて記録媒体を照射するものである。更に必要ならば、レーザーピームには、フォーカス制御と、特に再生時に必要なトラック制御が加えられる。

前述のような光磁気配像再生装置において、配 象時に用いられる光(例えば、レーザー)ピーム の強度は、加熱された配像維体が磁化反転の可能 な程度域に、確実に到達するように、十分に強い ことが要求される。

いま、代表的に、2000Å厚みの Gd-Oo合金 膜に、2月11年のレーザーピームを10月秒間照射 して加熱した場合、悪化反転が可能となる磁化反 転電度(1200)まで、電度上昇させるのに必 要なレーザー出力は50m T程度であつた。

良く知られているように、先磁気配縁に⇒ける、 光限射による加熱域の磁化反転は、その周辺部の 非加熱域からの磁界によつて行なわれるのが普通 である。一般に、磁性層の解みが小さくなるにつ れて、磁性層のもつ磁化は小さくなる。 したがつ て、加熱域へ及ぼす非加熱域からの周辺磁界も小さくなる。

すなわち、微性層の厚みが余りに小さいと、加 熱域に加わる機界も小さくなり、加熱域の磁化反 転が生じなくなる。そして、前述の2000Åと いう厚みは、G4-00合金膜にかいて、加熱域が、 その周辺部からの機界によつて磁化反転されるの

要とすることは光磁気配象技術の実用化を阻む大 きな原因の一つとなつていた。

もちろん、大出力レーデーを用いなくても、配 最時の定査適度を低くすれば、前例と同等の熱エ ネルデーを付与することができ、配録自体は可能 である。しかし、この場合は、配録速度が遅くな るという欠点があつた。あるいは、何らかの外部 磯界印加手致一たとえば、代表的には、空心コイ ルが必要となり、装置が大がかりとなる欠点があ つた。

本発明は、上述した従来の光磁気配像媒体の欠点に備みてなるれたものであり、その目的とするところは、情報者を込み時に低いレーザーパワーで磁化反転が可能を光磁気配像装置を提供することにある。

本発明の他の目的とするところは、配乗時に付与する熱エネルギーを減少させることによつて、 情報配乗速度を高くすることのできる光差気配乗 装置を、提供することにある。

本発明のさらに、他の目的とするところは、外

化必要なほぼ最小の値である。

また、レーザー光によるスポット加熱により、 磁性層をキュリー温度又は補償温度まで上昇させ ようとする場合、磁性層のミクロな特性の不均一 ヤレーザー光の焦点ずれなどにより、レーザー照 射部すなわち、加熱域の到達温度には違いが生じ る。

とのため、磁性層の厚みが小さくて、非加熱域からの周辺磁界が小さい時には、レーザー照射部が冷却する過程で、磁化反転を起こすに必要な反転磁場が、周辺の非加熱域から供給され得ない場合が生じてきて好ましくない。

従つて、磁性膜の膜厚がりすい時には、均一かつ確実な配像を得るために、外部磁界印加手段が必要となつてくるという欠点を有していた。

しかし、再生時、すなわち肢配縁媒体にレーザーピームを照射して、その反射に伴なう磁化方向による偏光状態の変化を検出する過程では、1 m T のレーザー出力でも十分であつた。

とのように、書き込み時に大出力レーザーを必

部磁界印加手段を必要としない光磁気配像装置を 提供するととにある。

以下に、図面を参照して本発明を詳細に説明する。

本発明による、光磁気配縁装置は、第1図にその断面図を示すように、ガラスなどの基板1上に 機層された強磁性薄膜2(例えば、00-0r磁化膜)と、財強磁性薄膜2上に形成された断熱性非磁 性薄膜5(例えば、810k 膜)と、財非磁性薄膜 3上に形成ざれた光磁気配縁媒体4(例えば、 Gd--Fe--Oo合金膜)とから構成される。なか、5

は紀録再生用のレーザーピームである。

前記光磁気記録媒体 4 は、代表的に T D-F O , G4-0 O 等の希土類 一選移金属アモルフアス合金薄膜であつても良い し、Mn-B1蒸着膜であつても良い。 また、欧光磁気配録媒体 4 は、磁気 カー効果 によつて信号を検出できる最小の厚み(通常は 1 0 0 Å~1 0 0 0 Å)があれば充分であり、代 表的には数百Åで良い。

前記強磁性薄膜2は、光磁気配量単体4と同一

材料で構成されていても良いし、異なつていても 良い。もつとも、 Oo—Or垂直磁化膜のように、飽 和磁化の値が比較的大きな材料であつた方が、光 磁気配像媒体 4 に与える磁場が強くなるために、 値ましい。

また、前配強磁性帯膜2の厚みが厚い低ど、磁化が強くなるので、竄ましいが、厚さ1mm程度の 帯膜であれば充分である。もちろん、放強磁性滞 膜2は、あらかじめ、一方向あるいは二方向に飽 和磁化されているととが肝要である。

第2団に、強磁性薄膜2を二方向に磁化した本 発明の他の実施例を示す。同図において、第1団 と同一の符号は同一部分を示している。

次に、第1回の光磁気記録装置を用いた、光磁 気配像過程を述べる。

まず、1.5 mm種程度に集束され、かつ情報に従って変調を受けたレーザーピーム5が、第1図に示すように、光磁気記録媒体4上に限射される。 その結果、該光磁気記録媒体4が加熱され、その加熱域はキューリー点あるいは補償温度に渡する。

4のうち、レーザーピーム5を照射されて加熱された部分(加熱域)の磁化は、図示のように反転して上向きになる。

再生時には、配像時よりも出力パワーを、減少 させたレーザーピームが、配録時と同等、あるい はそれ以上のピーム径に集束されて、光磁気 記録 維体 4 上に照射される。なお、このとき、レーザ ーピームは直接偏光されている。

先離気配縁媒体4は、金属光沢を有しているので、入射光は反射される。このとき、直線偏光は、磁気カー効果により、その磁化状態に応じて偏光 面の回転作用を受ける。

それ故に、との反射光を検光子に入射させると とにより、光磁気配量媒体4の磁化状態ーすなわ ち、配像情報に応じた光の強弱信号に変換される。

なか、磁気カー効果が確認できる最小の光磁気 記録媒体の護摩は、材料によつて異なるが、放送 のように、かかむね100Å~1000Å程度で ある。

次に、本発明者らが実施した光磁気配録装置に

この場合、キューリー点あるいは補償基度に達した光磁気配録媒体4から強磁性帯膜2への熱の伝導は、断熱的性質を有する非磁性薄膜3により助けられる。それ故に、前記記録媒体4のみの局所加熱が達成される。

また、光磁気配像媒体4の内部においても、従来のように厚い配縁媒体を使用する場合と比較して、加熱時間が短縮化されるので、配縁媒体の平面内での熱の伝達・放散が少なくなる。

このために、本発明では、配縁のために必要な レーザーパワーが小さくて済むようになるばかり でなく、加熱領域の径が小さくなり、ピット密度 が向上するという望ましい結果がもたらされると とになる。

光磁気配録媒体4の加熱域は、冷却する過程に おいて、外部磁場の方向に従って再び磁化される。 とのための外部磁場は、本発明にかいては、基板 1上に段層された強磁性移旋2によって与えられる。

すなわち、再1図の場合には、光磁気記録媒体

ついて、さらに詳細に、具体的数値例などを説明 する。本発明者らが実施した 光磁気配録媒体装置 は第1図に示したものと同じ構成である。

まず、ガラス基体1の上面に、CO--Cr垂直磁化 膜2をスペッタリングにより1gmの単みで形成し た。その上に、断熱的性質を有する非磁性薄膜と して、810k膜3を同じくスペッタリングにより 1000Åの厚みで形成した。

さらにその上に、光磁気配象媒体としてGd Po-00 合金膜4を500Åの厚みで、スパッタリン がにより形成した。また、この実験では、さらに との上に、第1図では図示を省略しているが、第 2の810。膜を、Gd -Pa-Oo合金膜4の酸化防 止用として形成した。

☆か、この場合、00-0r動直磁化膜2の抗磁力 HO を2000エルステッド程度以上の値に選び、 外来維音や外部磁場などにより、その磁化が弱め られることのないように配慮することが必要である。

全ての存填2~4を形成した後、外部からの適

当な避界によつて、0n-Or垂直磁化膜2は上向を に、またGd-Pe-Oo合金膜4は下向をに、それ ぞれ一方向に磁化した。

とのような磁化は、例えば、00-0r磁化膜2の 抗磁力をGd-Pe-0o合金膜4のそれよりも大き くしておき、00-0r磁化膜2を比較的強い外部磁 界で上向きに磁化し、その後に、その抗磁力より も小さい外部磁界でGd-Pe-0o合金膜と00-0r 磁化膜とを下向きに磁化することによつて達成される。

また、この実験例では光磁気配像媒体4を形成 した後に、その下の強磁性薄膜2と共に2層の磁 化をおこなつたが、あらかじめ磁化された膜をラ ミネート等の技術により貼合せる事も可能である。

00-Or動産磁化膜2は、組成比によつてその飽和磁化Meが決まる。たとえば、25 f Or - 75 f Oo の組成のものでは、400 emu / coが得られている。との値は、他の垂直磁化膜よりも大きく、本発明にかける光磁気配像媒体として使用されるのには望ましいものである。

- (1) 意識での抗殺力Hoは 1500エルステッド以上であるとと。(空気中では比透磁率が1であり、ガウスとエルステッドは同じ数値であらわされるから)
- (2) 抗震力Hoの温度依存性が大きいこと。
- (3) 補債温度は、窒温より20~30で高いこと。
 レーザーピーム5によつて、100で~200で
 にまで加熱された、GdーFe-00合金膜4の抗磁力Hoは、非常に小さくなる。このために、00-0r 動度磁化膜2よりの磁界によつて、加熱的の磁化
 の向き(下向き)にかかわらず上向きに磁化され、
 冷却後も、そのまま保持される。

すをわち、この実験例の場合、 Q4-Fe-Oo合会験は、全ての個所において、情報の書き込み的に、金融において、1500~2000エルステッドの一様外部磁界によつて、下向きに磁化されていたが、レーザーピーム5によつて加熱された個域だけは、上向きに磁化反転が起こつて、光磁気配量が速度された。

第4回は、本発明による光磁気配象装置の、さ

また、00-0r 極直磁化膜2は、垂直方向に飽和 磁化しているために、その反磁界(場)係数-す なわち磁極の形状により発生する反線磁界-は、 最大値4 * (約12.56)であると考えられる。 それ故に、垂直方向での印加磁界(目)-保有磁 界強度(I)曲線は、第2図のようにあらわされる。

第1図において、GdーFe-Oo合金膜4の付近に加わるCo-Or膜2の磁界による磁束密度は、磁束密度Bと保有磁界強度Iとの間に

B = 4 * I

なる関係があるところから、00-0r垂直磁化膜2 の上面から810。膜3の上面までに磁束の被表が 全くないと仮定すると、第2図より、4××1.5×10^c すなわち150^c0 ポウス程度であると推定される。

以上のことから、Gd-Pe-Oo合金膜4の磁気 的性質としてはつぎのような条件が必要なことが わかる。

らに他の実施例を示す断面図である。図にかいて、 第1図かよび第2図と同一の符号は同一または同 等部分をあらわしている。2△は強磁性準膜とし ての7-7eg0a 層である。

第4図の装置の製造工程はつぎのとおりである。

- #ラス基体 1 の上面に、強磁性薄膜としての 7 ー P e Q 膜 2 A を、スパッタリングにより、 1 μmの厚みで形成する。
- (2) その上に、断熱的性質を有する非磁性薄膜と しての 810。膜 5 を、同じくスパッタリング に より、1000Åの厚みで形成する。
- (3) さらにその上に、光磁気配像媒体としての Gd-Fe-Co合金膜4を、500Åの厚みでス パッタリングにより形成する。
- (4) 望ましくは、さらにこの上に、図示していまい SiO₃ 膜を、Gd-Pe-Co合金膜4 の酸化防止用として形成する。

第1,2回との対比からも明らかなように、との実施例が前述の実施例と異なる点は、Gd-Pe-Go 合金膜4への配録磁界を与えるために、Go-Or垂

持開昭58-108045 (6)

直義化膜2の代りに、7 - FegOa膜2▲を用いている点である。

アード e₂ O₃ 膜 2 A は面内磁化膜であるので、光磁気配像媒体 4 に配象磁界を生じさせるためには、アード e₂ O₃ 膜 2 A は、第 4 図に示したように、その面内磁化が反転されていることが必要である。 ナなわち、とのアード e₂ O₃ 膜 2 A の磁化反転部でのみ、上向きあるいは下向きの外部磁界が Gd-Pe-Go 合金膜 4 に与えられる。

アーア®、Qs 度 2 A の面内磁化は、第 4 図のよう に成実した後に実行してもよく、また予め面内磁 化を施とした存譲を接着してもよい。いずれの場 合でも、その結果生ずる外部磁界が、G4 ーア® – Co 合金膜 4 の抗磁力を超えるととがないようにする ととが必要であるととは明らかであろう。

本発明者らの実験にかいては、磁気ヘッドによって、放長 2 mmのパルス放によつて前述の磁化反転を行なつたととろ、良い結果が得られた。第 1 の実施例にかけると同様に、あらかじめ、G 4 - Fe - 0 o 合金膜 4 は、全面で下向きに、一様磁化され

ーで光磁気配像媒体の磁化反転を生じさせるとと が可能となり、あるいは情報配像速度を速くする ととが可能となる。

又、本発明の構成によれば、書き込み時のレー ザー出力は10 m ▼ 程度の もので良く、断熱層の 効果が確認された。 た≫、前配断熱層は、場合に よつては省略するとともできる。

4.固菌の簡単な説明

第1因かよび第2回はそれぞれ本発明による実施例を示す斯面図、第5回は本発明による光磁気配像媒体のB-I自載を示す図、第4回は本発明によるさらに他の実施例を示す斯面図である。

*1 …ガラス基体、2 …強磁性障膜、3 …断熱性 非磁性存膜、4 …光磁気配像媒体、5 …レーデ ーピーム

代理人 弁理士 平 木 道 人 外1名

ており、レーザーピーム5で加熱された質域のみが、磁化反転された。

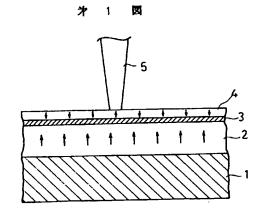
ここで注目すべきことは、第4図の実施例では、 7 - P ● 2 O 8 度 2 A 内の磁化の 3 極と 3 極とがぶつかる磁化反転部でのみ、 G α - P ● - C o 合金膜 4 が上向きに磁化されることである。

したがつて、前述のように、強磁性神襲(7 - P・20。)2 ▲ を、波長 2 AMMのパルス波で磁化反転させた場合には、光磁気配縁媒体(Gd - Be - Oo)4 の磁化反転領域は、強磁性障膜2 ▲ の磁化反転方向に沿つて 4 AMMの関係で存在するととになる。

すなわち、配録周期は、『一『e』0』 膜 2 ▲ の 磁 化反転の波長によつて、あらかじめ決められてし まうことになる。

なか、この場合、『一Fet Q 膜 2 A かよび G dー Fe-Co 合金膜 4 の磁気的性質である抗磁力Hcや 飽和磁化などは第1の実施例の場合と同じであつ て良い。

以上述べたところから明らかなように、本発明 によれば、情報書き込み時に、低いレーザーパワ



才 2 関

